Влияние катионных примесей на фазовые переходы в соединении TIInS₂

© Р.М. Сардарлы, О.А. Самедов, А.И. Наджафов, И.Ш. Садыхов

Институт радиационных проблем Национальной академии наук Азербайджана, 370143 Баку, Азербайджан

E-mail: isadig@yahoo.com

(Поступила в Редакцию 15 мая 2002 г. В окончательной редакции 1 ноября 2002 г.)

Исследованы температурные зависимости диэлектрической проницаемости для кристаллов TlInS₂, легированных 0.1 at.% Cr, Mn, Yb, Sm, Bi, La. Построена зависимость температур фазовых переходов от ионного радиуса примесного атома. Установлено, что Mn и Cr замещают In в кристаллической решетке TlInS₂, а атомы Yb, Sm, Bi и La занимают октаэдрические пустоты в тетраэдрическом комплексе In_4S_{10} , создавая внутреннее давление, приводящее к смещению фазовых переходов в область высоких температур.

В настоящее время TlInS₂ является одним из немногих полупроводниковых соединений, в которых наблюдается последовательность несоразмерных и сегнетоэлектрических фазовых переходов (ФП) [1–4]. По данным нейтронографических и рентгеновских исследований [2,5], несоразмерная фаза, существующая в интервале температур $T_C = 201 \text{ K} < T < T_i = 216 \text{ K}$, характеризуется волновым вектором $k_i = (\delta, \delta, 0.25)$, где $\delta = 0.012$ — параметр несоразмерности. При этом в температурной области существования несоразмерной фазы динамика процесса весьма сложна и очень чувствительна к дефектности структуры.

Природа последовательности ФП в слоистом соединении TlInS₂ является предметом многих исследований. Однако единого мнения о механизме протекания ФП в этом кристалле не достигнуто. Картина усложняется тем обстоятельством, что образцы, взятые из разных технологических партий, имеют различный вид температурной зависимости диэлектрической проницаемости $\varepsilon(T)$. В [6] нами было показано, что данная особенность связана с тем, что соединение TlInS₂ относится к классу бертоллидов, т.е. в области гомогенности имеет переменный состав. Тем не менее можно считать установленным фактом, что TlInS₂ стехиометрического состава является несобственным сегнетоэлектриком с промежуточной несоразмерной фазой. Это означает, что в TlInS₂ с понижением температуры реализуется следующая последовательность ФП: при 216К происходит переход из исходной парафазы в несоизмеримую фазу (симметрия парафазы установлена как C_{2h}^{6} [7]); особенность на кривой $\varepsilon(T)$ при 201 К идентифицируется как переход в сегнетоэлектрическую соизмеримую структуру с возникновением новой несоизмеримости; при дальнейшем охлаждении происходит окончательный ФП в соизмеримую фазу [2].

1. Эксперимент

С целью выяснения влияния примесных атомов с разными ионными радиусами на характер протекания несоизмеримых с исходной трансляцией решетки TlInS₂

 $\Phi\Pi$ методом Бриджмена были выращены монокристаллы TlInS₂, легированные 0.1 at.% Cr, Mn, Yb, Sm, Bi, La, и исследованы их сегнетоэлектрические свойства.

Для измерений были использованы образцы размером $5 \times 2 \times 2$ mm. В плоскости (001) анизотропия диэлектрических свойств не наблюдалась, поэтому электроды наносились на поверхность кристаллов в направлении, перпендикулярном слоям. В качестве контактов использовалась серебряная паста.

Измерения температурной зависимости диэлектрической проницаемости проводились с помощью моста переменного тока *E*7-12 на частоте 1 MHz с использованием термопары медь-константан при шаге 0.1 K/min.

На рис. 1 представлены температурные зависимости диэлектрической проницаемости $\varepsilon(T)$ исследуемых образцов, полученные в режиме охлаждения в интервале температур 250-170 К. Для монокристалла TlInS₂ зависимость $\varepsilon(T)$ (кривая *a*) имеет аномалии, которые свидетельствуют о том, что в данном монокристалле существует ряд последовательных ФП при температурах $T_{C1} = 196$ K, $T_{C2} = 200$ K, $T_{C3} = 204$ K и $T_i = 216$ К. Зависимости $\varepsilon(T)$ для монокристаллов $TIInS_2(Mn)$ и $TIInS_2(Cr)$ показаны кривыми b и c соответственно. Все используемые примесные атомы трехвалентны. Рассмотрим зависимость температур ФП соединения TlInS₂ от ионного радиуса легирующей примеси (рис. 2). Ионы Mn и Cr имеют меньшие по сравнению с атомом In ионные радиусы ($R_{\rm Cr} = 0.615$ Å, $R_{\rm Mn} = 0.67$ Å, $R_{\rm In} = 0.82$ Å). Как видно из рис. 1, для этих составов зависимость $\varepsilon(T)$ характеризуется сильным размытием и смещением температур ФП в область низких значений. В обоих случаях наблюдаются две аномалии на кривых $\varepsilon(T)$: $T_C = 189$ K, $T_i = 207.5$ K для составов TlInS₂ \langle Cr \rangle и $T_C = 189.9$ K, $T_i = 207$ K для TlInS₂ \langle Mn \rangle .

Для монокристаллов TlInS₂(Yb), TlInS₂(Bi), TlInS₂(La) и TlInS₂(Sm) зависимости $\varepsilon(T)$ представлены кривыми *d, e, f, g* соответственно (рис. 1). В данном случае ионы Yb, Sm, Bi и La имеют бо́льшие по сравнению с In ионные радиусы ($R_{\rm Yb} = 0.868$ Å, $R_{\rm Sm} = 0.958$ Å, $R_{\rm Bi} = 1.03$ Å, $R_{\rm La} = 1.032$ Å). Из рис. 1 видно, что указанные кристаллы испытывают ряд последователь-



Рис. 1. Температурная зависимость диэлектрической проницаемости $\varepsilon(T)$ для различных составов. a — TIInS₂, b — TIInS₂(Mn), c — TIInS₂(Cr), d — TIInS₂(Yb), e — TIInS₂(Bi), f — TIInS₂(La), g — TIInS₂(Sm).

ных $\Phi\Pi$ аналогично исходному соединению TIInS₂, причем особенности на кривых $\varepsilon(T)$ и их смещения существенно зависят от ионного радиуса легирующей примеси. Для удобства изложения группу атомов с меньшими, чем у In, ионными радиусами обозначим через *A* (Cr, Mn), а группу атомов с бо́льшими, чем у In, ионными радиусами — через *B* (Yb, Sm, La, Bi).

Как видно из рис. 2, с увеличением ионного радиуса происходит повышение температур ФП. Следует отметить, что, хотя ионные радиусы Ві и La близки по значению, а атомный вес Ві приблизительно в 1.5 раза больше атомного веса La, смещения температур ФП ΔT относительно температур для TIInS₂ примерно равны (позиции *е* и *f* на рис. 2).

2. Результаты и обсуждение

Представленные на рис. 2 результаты свидетельствуют о том, что примеси не принимают участия в колебаниях атомов кристаллической решетки TIInS_2 , смещения которых ответственны за ФП. Это возможно лишь в том случае, когда легирующая примесь (в данном случае La и Bi) не замещает In в узлах кристаллической решетки TIInS_2 и не участвует в колебаниях мягкой моды. Характер кривых $\varepsilon(T)$ для примесных атомов группы *В* идентичен. Данный факт указывает на то, что Yb и Sm, так же как La и Bi, не замещают In в узлах кристаллической решетки TIInS₂.

В таком случае возникает естественный вопрос о месте локализации примесной группы *B*. По своим кристаллохимическим параметрам эти атомы могут занимась следующие возможные положения в решетке $TIInS_2$ (рис. 3): замещать In^{3+} в тетраэдре InS_4 , занимать межслоевые пространства или октаэдрические пустоты между тетраэдрами InS_4 внутри тетраэдрического комплекса In_4S_{10} .

Возможность замещения атомами группы *В* ионов In в тетраэдрах InS₄ маловероятна из-за больших (по сравнению с In) ионных радиусов атомов этой группы. Вероятность оказаться в межслоевом пространстве у атомов группы *В* имеется, поскольку расстояние между слоями соединения TIInS₂ составляет ~ 3 Å. Однако эта вероятность очень мала, так как в этом случае примеси вряд ли могли бы оказывать столь существенное влияние на внутрислоевые колебания решетки, приводящие к наблюдаемой диэлектрической дисперсии.



Рис. 2. Зависимость температур фазовых переходов от ионного радиуса легирующей примеси в кристалле TlInS₂. I-4 — смещения максимумов $\varepsilon(T)$ в зависимости от ионных радиусов. a — In, b — Mn, c — Cr, d — Yb, e — Bi, f — La, g — Sm.



Рис. 3. Структура кристалла TIInS₂. *а*) Фрагмент кристаллической структуры TIInS₂-тетраэдр InS₄. *b*) Фрагмент кристаллической структуры TIInS₂-тетраэдрический комплекс In₄S₁₀ (состоит из четырех тетраэдров InS₄): 1 — примеси группы *A*; 2 — примеси группы *B* (октаэдрические пустоты). *С* — кристаллографическая ось, C^* — псевдотетрагональная ось кристалла.

Анализ характера химической связи примесей группы B показывает, что эта группа атомов в кристаллических решетках всех известных соединений занимает позиции, имеющие координационные числа не ниже шести [8,9], т.е. эта группа примесей с большой долей вероятности может занимать октаэдрические пустоты внутри тетраэдрического комплекса In₄S₁₀ (рис. 3).

Кроме того, в работе [10] было изучено влияние гидростатического давления на характер поведения диэлектрической проницаемости в области ФП кристалла TlInS₂. Установлено, что с повышением давления температуры ФП растут. В таком случае можно предположить, что атомы группы В, занимая октаэдрические пустоты в кристаллической решетке TIInS2, из-за больших ионных радиусов создают внутреннее давление, которое приводит к повышению температур наблюдаемых ФП, так же как при гидростатическом давлении. Учитывая то, что кривые $\varepsilon(T)$ не размываются с увеличением ионного радиуса примесей группы B, а, сохраняя форму кривой $\varepsilon(T)$, характерную для чистого TlInS₂, лишь смещаются в высокотемпературную область, можно утверждать, что атомы группы В не замещают In и не занимают узловых положений кристаллической решетки. Лишь в случае введения примеси La наблюдается появление новой интенсивной полосы при T = 216 K. Природа этой полосы в данной работе обсуждаться не будет.

Иная картина наблюдается при легировании кристалла примесями группы A (Mn, Cr) (кривые b и c на рис. 1). Зависимость $\varepsilon(T)$ для этой группы примесей приобретает типичный вид, характерный для размытых $\Phi\Pi$, а температуры $\Phi\Pi$ понижаются (позиции b и c на кривых l и 4 на рис. 2). Приведенные данные указывают на то, что примеси группы A замещают In в узлах кристаллической решетки (рис. 3). Это обстоятельство приводит к нарушению трансляционной инвариантности и сильному затуханию волны мягкой моды.

Как известно [6,8,11], при выращивании соединения TIInS₂ даже небольшие отклонения в условиях роста приводят к нарушению стехиометрии, создавая, как правило, недостаток металла (Tl, In). Эти флуктуации плотности вакансий, неравномерно распределенные по кристаллу, следует рассматривать как собственные структурные дефекты. Безусловно, они могут быть источником спонтанной диэлектрической дисперсии, а следовательно, и искажения фазовой диаграммы слоистого кристалла TIInS₂. В [6] нами проанализировано влияние вышеуказанных дефектов на диэлектрическую проницаемость соединения TIInS₂ в области ФП. Собственные дефекты данного кристалла, как оказалось, не приводят к смещениям температур ФП и не размывают особенности на кривой $\varepsilon(T)$ по температуре.

Интересным, на наш взгляд, является тот факт (рис. 2), что остается неизменной ширина области существования несоизмеримой фазы. Она лишь смещается по температурной шкале в область низких температур для примесей группы *A* и в область высоких температур для примесей группы *B*. Чтобы не загружать рисунок, мы не приводим кривые зависимости $\varepsilon(T)$, полученные в режиме нагрева. Исследования $\varepsilon(T)$ в режиме нагрева и охлаждения показали, что гистерезис в кристаллах, легированных атомами группы A, гораздо сильнее, чем в случае легирования атомами группы B.

Авторы [12] определили обобщенную восприимчивость системы, находящейся в несоразмерной фазе с точечными замороженными дефектами, взаимодействующими с фазой параметра порядка, в случае, когда значение фазы в месте расположения дефекта определяется в основном полем данного дефекта (сильный пиннинг). Приведенные в [12] оценки показали, что вблизи Т_i в присутствии дефектов, имеющих компоненту типа "случайное поле", всегда реализуется режим сильного пиннинга. Ширина такой области оказалась велика для систем с ФП типа смещения. Совершенно иной оказывается ситуация для дефектов, которые ввиду своей высокой симметрии не обладают компонентой типа "случайное поле". В этом случае у дефекта имеется только компонента типа "случайная анизотропия" и должен наблюдаться слабый пиннинг.

Результаты проведенных нами исследований согласуются с выводами авторов работы [12]. Атомы группы A замещают In в узлах кристаллической решетки соединения TlInS₂. При этом они создают локальные "случайные поля" и, согласно [12], должны приводить к сильному пиннингу, что и наблюдается. Атомы группы B, занимающие октаэдрические пустоты, т.е. позиции с более высокой симметрией, можно отнести к дефектам, которые создают "случайную анизотропию", т.е. выполняется условие слабого пиннинга.

Список литературы

- А.А. Волков, Ю.Г. Гончаров, Г.В. Козлов, К.Р. Аллахвердиев, Р.М. Сардарлы. ФТТ 25, 12, 3583 (1983).
- [2] С.Б. Вахрушев, В.В. Жданова, Б.Е. Квятковский, Н.М. Окунева, К.Р. Аллахвердиев, Р.А. Алиев, Р.М. Сардарлы. Письма в ЖЭТФ **39**, *6*, 245 (1984).
- [3] Р.А. Алиев, К.Р. Аллахвердиев, А.И. Баранов, И.Р. Иванов, Р.М. Сардарлы. ФТТ 26, 5, 1271 (1984).
- [4] Р.А. Сулейманов, М.Ю. Сеидов, Ф.М. Салаев, Ф.А. Михайлов. ФТТ 35, 2, 348 (1993).
- [5] А.У. Шелег, О.Б. Плющ, В.А. Алиев. ФТТ 36, 1, 226 (1994).
- [6] Р.М. Сардарлы, О.А. Самедов, И.Ш. Садыхов, А.И. Наджафов, И.И. Асланов, Н.А. Эюбова. Изв. НАН Азербайджана. Сер. физ.-мат. и техн. наук. Физика и астрономия XXII, 2, 31 (2002).
- [7] W. Henkel, H.V. Hochheimer, C. Carlone, A. Werner, S. Ves, H.B. Schuering. Phys. Rev. B 26, 3211 (1982).
- [8] С.Г. Абдуллаева, С.С. Абдинбеков, Г.Д. Гусейнов. Докл. АН АзССР 36, 8, 34 (1980).
- [9] Г.Г. Гусейнов, В.А. Гасымов, Т.С. Мамедов. Препринт № 25 Ин-та физики АН АЗССР (1980). 18 с.
- [10] К.Р. Аллахвердиев, А.И. Баранов, Т.Г. Мамедов, В.А. Сандлер, Я.Н. Шарифов. ФТТ 30, 6, 1751 (1988).
- [11] Б.Р. Гаджиев, М.Ю. Сеидов, В.Р. Абдурахманов. ФТТ 38, 1, 3 (1996).
- [12] Н.И. Лебедев, А.П. Леванюк, А.С. Сигов. ЖЭТФ 92, 1, 248 (1987).